

ไอของสารอินทรีรั่วเหยเป็นสาเหตุหลักของผลกระทบทางกายในภาคร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด อันตรายแก่สุขภาพของผู้ที่สัมผัสในระยะยาว งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจลนพลาสต์รั่วของการกำจัดไอ ของสาราระกษาอินทรีรั่วเหย 2 ชนิด ได้แก่ โกลูอินและอะซิโนนซึ่งเป็นสารอินทรีรั่วเหยที่พบได้ ทั่วไป โดยกระบวนการไฟฟ้าออกซิเดชันที่มีไทด์เนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

การศึกษาทำในถังปฏิกิริยาแบบเบทซ์ที่เป็นระบบปิดขนาด 0.61 ลิตร เพื่อกำหนดต่อการ เกิดปฏิกิริยาการคุณติดผิว และปฏิกิริยาไฟฟ้าออกซิเดชัน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการการคุณติดผิวและ กระบวนการการออกซิเดชัน ผงไทด์เนียมไดออกไซด์ถูกต้องบันแห่นกระจกขนาด 25 ตารางเซนติเมตร (5×5) ใน 3 ลักษณะ คือ การจุ่มกระจกในสารละลายไทด์เนียมไดออกไซด์ 3.3 เมลลิลิตร/เซนติเมตร² และ 2 ด้าน และการเคลือบผงไทด์เนียมไดออกไซด์บนแผ่นกระจก 2 ด้าน มีการทดลองใช้ค่าความเข้มแสง เด็กต่างกัน 3 ค่า คือ 165.7, 193.3 และ 1230.0 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และอุณหภูมิ มีค่า เท่ากับ 46 และ 56 องศาเซลเซียส โดยทำการทดลองในสภาพที่มีค่าความชื้นสัมพัทธิ์เริ่มต้นคงที่ เท่ากับ 45 เมลลิลิตร/เซนติเมตร พนว่าสภาพที่ดีที่สุดในการกำจัดไอของโกลูอิน คือ ที่ความเข้มแสงเท่ากับ 193.3 ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้แผ่นกระจกเคลือบผงไทด์เนียมไดออกไซด์ 2 ด้าน ที่ อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 46 องศาเซลเซียส

ในการศึกษานี้ใช้สมการในรูปแบบของ Langmuir-Hinshelwood ในการอธิบาย จลนพลาสต์รั่วของปฏิกิริยาการคุณติดผิวและปฏิกิริยาไฟฟ้าออกซิเดชัน พนว่าโกลูอินจะมีอัตรา การคุณติดและอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าออกซิเดชันน้อยกว่าอะซิโนน โดยมีอัตราเกิดปฏิกิริยา คุณติดผิวสูงสุด ($r_{m,D}$) ของโกลูอินและอะซิโนนมีค่าเท่ากับ 8.897×10^{-3} และ 2.521×10^{-3} ไมล / ลูกบาศก์เมตร-นาที ตามลำดับ และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าออกซิเดชันสูงสุด ($r_{m,L}$) ของโกลู อินและอะซิโนนมีค่าเท่ากับ 1.166×10^{-4} และ 3.328×10^{-4} ไมล / ลูกบาศก์เมตร-นาที ตามลำดับ

Vapor of volatile organic compounds (VOC) is a major cause of indoor air pollution. Adverse health effects could result from long-term exposure to VOC vapor. This work presents kinetics of vapor removal of toluene and acetone, the commonly found VOC, by photooxidation on TiO_2 catalysts.

Photooxidation on TiO_2 catalysts is a two-step reaction sequence of adsorption and oxidation. To study the reaction kinetics of both adsorption and photooxidation, the experiments were carried out in a 0.61-liter air-tight batch reactor. The TiO_2 powder was fixed on to a 25-square centimeter (5x5) glass plate in 3 different ways, i.e. dip-coat in a 3.3% TiO_2 solution onto either single or both side and powder-coat with TiO_2 powder onto both side. Conditions in each experiment were selected combinations of three different intensities of light, i.e. 165.7, 193.3 and 1230.0 $\mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$, and two different temperatures, i.e 46 and 56 $^{\circ}\text{C}$. All experiments were controlled at initial relative humidity of 45%. The results indicated that the optimum condition for toluene vapor removal was the combination of 193.3 $\mu\text{W}\cdot\text{cm}^{-2}$ light intensity at 46 $^{\circ}\text{C}$ along with

The kinetics of both adsorption and photooxidation was described by Langmuir-Hinshelwood type of reaction. The results indicated that the adsorption and photooxidation rates of toluene were lower than those of acetone. The highest adsorption rates ($r_{m,D}$) of toluene and acetone were 8.897×10^{-5} and 2.521×10^{-3} $\text{mol}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{min}^{-1}$ respectively. Likewise, the highest photooxidation rates ($r_{m,L}$) of toluene and acetone were 1.166×10^{-4} and 3.328×10^{-3} $\text{mol}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{min}^{-1}$ respectively.